(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年5 月19 日 (19.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/045450 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

G01R 27/02, 27/26,

G01N 22/00, H01L 21/66

PCT/JP2004/016410

(22) 国際出願日:

2004年11月5日(05.11.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

60/518,758

2003年11月10日(10.11.2003) US

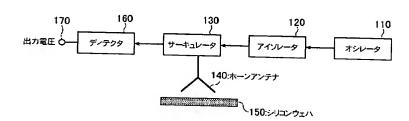
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社 東北テクノアーチ (TOHOKU TECHNO ARCH CO., LTD.) [JP/JP]; 〒9800845 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 4 6 8 番地 Miyagi (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 巨陽 (Yang ju) [CN/JP]; 〒9810943 宮城県仙台市青葉区国見1丁目 1-2-3 0 1 Miyagi (JP).
- (74) 代理人: 重信和男 , 外(SHIGENOBU, Kazuo et al.); 〒1020083 東京都千代田区麹町4丁目6番8号ダイ ニチ麹町ピル3階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,

[続葉有]

(54) Title: NONCONTACT CONDUCTIVITY MEASURING INSTRUMENT

(54) 発明の名称: 非接触導電率測定装置



170...OUTPUT VOLTAGE

160...DETECTOR

130...CIRCULATOR

140...HORN ANTENNA

150...SILICON WAFER

120...ISOLATOR

110...OSCILLATOR

(57) Abstract: [PROBLEMS] To provide a simple-structure noncontact conductivity measuring instrument using a microwave. [MEANS FOR SOLVING PROBLEMS] A microwave oscillated by an oscillator (110) using a Gunn diode is applied through an isolator (120), a circulator (130), and a horn antenna (140) to a silicon wafer (150). The isolator (120) is used for reducing the standing wave influencing the operation of the instrument. The reflected wave is received by the same horn antenna (140), detected by a detector (160) connected to the circulator (130), and outputted in the form of a voltage. The detector (160) produces an output voltage proportional to the square of the amplitude of an electric field. Since the amplitude of the reflected wave from a silicon wafer (150) is proportional to the absolute value of the reflectance, the output voltage is also proportional to the square of the absolute value of the reflectance. The reflectance is in a certain relationship with the conductivity, the conductivity of the silicon wafer (150)

(57) 要約: 【課題】 マイクロ波を用いた、簡単な構成の非接触導電率計測装置の提供 【解決手段】 ガンダイオードを用いたオシレータ110で発振されたマイクロ波は、アイソレータ120、サーキュレータ130、ホーンアンテナ140を経てシリコンウェーハ150に照射される。アイソレータ120は、装置の動作に影響する定常波

WO 2005/0454

LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI

(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。